# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

07-275770

(43) Date of publication of application: 24.10.1995

(51)Int.Cl.

B05C 5/00

B05C 5/00

B05C 11/00

(21)Application number: 06-068730

(71)Applicant: HITACHI TECHNO ENG CO LTD

(22) Date of filing:

06.04.1994

(72)Inventor: ISHIDA SHIGERU

SANKAI HARUO YONEDA FUKUO

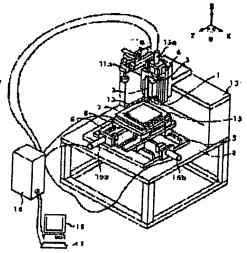
IGARASHI SHOZO

### (54) PASTE APPLICATOR

### (57)Abstract:

PURPOSE: To provide a paste applicator capable of easily confirming the cross section shape and cross section area of a pattern drawn on a substrate successively after the paste pattern is drawn and formed on the substrate, thereby efficiently controlling the quality and largely contributing to the improvement of productivity.

CONSTITUTION: This paste applicator is constituted so as to display the cross section shape and cross section area of the pattern on a monitor 16 by measuring the height of the surface of the substrate 7 by an optical range finder 3 after forming the paste pattern and calculating the coating height and width of the drawn pattern by using the measured data.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.02.1997

[Date of sending the examiner's decision of

# rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2809588

[Date of registration]

31.07.1998

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(II)特許出國公園發售 特開平7-275770

(43)公開日 平成7年(1995)10月24日

(51) Int.CL\*

裁別記号 庁内整理器号

PΙ

技術表示量所

B05C 5/00

Z

101

11/00

密査翻束 未請求 商求項の数6 ○L (全 13 頁)

(21)出職番号

(22)出職日

特顯平6-68730

平成8年(1994)4月8日

(71) 出頃人 000233077

日立テクノエンジニアリング株式会社

東京都千代田区特田駿河台4丁目3番港

(72) 班明音 石田 茂

東城県電ヶ崎市向脳合 5 丁目 2 番 日立テ クノエンジニアリング体式会社開発研究所

内

(72)発明者 三階 春夫

英城県電ヶ崎市向陽台 5 丁目 2 晋 日立テ クノエンジニアリング株式会社開発研究院

内

(74)代理人 弁理士 改 頭次郎

最終更に被く

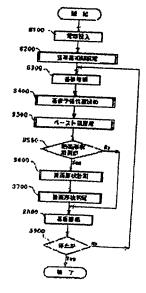
# (54) 【発明の名称】 ペースト途市機

#### (57)【要約】

【目的】 基板上にペーストパターンを描画形成したな 5. 引き続き、該基板上の描画済みパターンの断画形状 や断面滑が簡単に確認できて効率的な品質管理が行え、 生産性向上に寄与するところ大なるペースト途布権を提 供する。

【構成】 ベーストパターン形成後に光学式距解計3により基板7の表面の高さを計測し、その計例データを用いて機関済みパターンの塗布高さおよび塗布幅を算出することにより、該パターンの断面形状や断面清がモニタ16に表示されるように構成した。





#### 【特許請求の範囲】

【誹求項 】】 ノズルのペースト駐出口と対向するよう に善板をテーブル上に鼓置し、ペースト収納筒に充填し たペーストを上記吐出口から上記基板上へ吐出させなが ら談ノズルと談菩板との相対位置関係を変化させ、 該基 板上に所望形状のペーストバターンを描画形成するペー スト総市機において、

上記ノズルのペースト吐出口と上記書板の表面との対向 間隔を計測する計測手段と、この計測手段と上記音板と を該基板の表面に沿って相対的に移動させる移動手段 と、この相対的移動時における上紀計測手段の計測デー タを用いて描画済みのペーストパターンの途布高さおよ び塗布幅を原出する断面指促手段とを構えたことを特徴 とするペースト盤布銭。

【朗求項2】請求項1の記載において、上記断面衝捉手 段が、計測網胎と計測終了の両時点の計測データを比較 演算して求めた上記基板の表面の領き分を除去すること によりデータ修正が可能な修正手段を構えていることを 特徴とするペースト塗布機。

段が、上記修正手段により修正した計測データのうちゼ ロクロスする2つの計測地点間の距離から福回済みのペ ーストパターンの金布幅を求めるものであることを特徴 とするペースト盤布機。

【請求項4】請求項2の記載において、上記所面指提手 段が、上記修正手段により修正した計測データを順次比 較して指回済みのペーストバターンの途市高さを求める ものであることを特徴とするペースト金市機

【請求項5】請求項2の記載において、上記筋面搞捉手 段が、上記修正手段により修正した計測データを時系列 30 に並べて描画済みのペーストバターンの新面形状に近似 した暗郭を求め、かつ該輪郭をモニタに表示する輪郭表 示手段を備えていることを特徴とするペースト塗布機。 【館水項6】額水項1または2の記載において、上記断 面損促手段が、協固済みのペーストバターンの塗布幅、 途布高さ、および筋面積のうち少なくともいずれかが設 定許容疑問内にあるか否かを判定する異常判定手段と、 この異常判定手段で許容範囲外と判定されたときに異常 処理を行う異常処理手段とを偉えていることを特徴とす るペースト途布機。

#### 【発明の詳細な説明】

[00011

【産業上の利用分野】本発明は、テーブル上に載置され た苗板上にノズルからペーストを吐出させながら酸基板 と該ノズルとを組対的に移動させることにより、該基板 上に所望形状のペーストバターンを塗布描画するペース ト総布銭に係り 特に、猫歯形成したベーストバターン の断面形状や断面譜の管理に好適なペースト塗布機に関 する.

[0002]

【従来の技術】ベーストが収納されたベースト収納間の 先僧に固定されたノズルに、テーブル上に就是された基 板を対向させ、ノズルのペースト吐出口からペーストを 吐出させながら該ノズルと該基板の少なくともいずれか 一方を水平方向に移動させて相対位置関係を変化させる ことにより、菩嵌上に所望のパターンでペーストを塗布 する吐出塩面技術を用いたベースト金布機の一門が、例 えば特闘平2-52742号公報に記載されている。

【9903】かかるペースト途布銭は、基板として使用 19 ずる絶縁基板上にノズル先端のペースト吐出口から抵抗 ペーストを吐出させることにより、この絶縁基板上に所 望の抵抗ペーストパターンを形成していくというもので ある.

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述した従 来のペースト並布機では、 結画形成したペーストバター ンの断面形状が所望のものであるか否かについては検討 されておらず、断面滑のばらつきについても特に問題に はされていなかった。しかしながら、気抗ペーストバタ 【請求項3】請求項2の記載において、上記筋面指促手 20 ーンを指回する場合、筋面接のばちつきはそのまま抵抗 値のばらつきになるし、また、液晶表示装置のガラス基 板にシール剤を指面する場合、故シール剤の筋面形状の ばらつきはシール不足や表示欠陥等を招来する異があ

【0005】それゆえ、本急明の目的は、かかる従来技 衛の課題を履済し、基板上に描画形成したペーストバタ ーンの新面形状や断面積が簡単に確認できて効率的な品 質管理が行えるペースト盤布銭を提供することにある。 [0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明は、ノズルのペースト吐出口と対向するよう に甚仮をテーブル上に就置し、ペースト収納筒に充填し たペーストを上記吐出口から上記基板上へ吐出させなが ち談ノズルと該蓋板との相対位履関係を変化させ、 該基 板上に所望形状のペーストバターンを描画形成するペー スト皇布機において、上記ノズルのペースト吐出口と上 記益板の表面との対向間隔を計測する計削手段と、この 計測手段と上記墓板とを憨芸板の裏面に沿って相対的に 移跡させる移跡手段と、この相対的移跡時における上記 40 計測手段の計測データを用いて搭蔵済みのペーストバタ ーンの途布高さねよび途布帽を算出する断面確促手段と を構える棒成とした。

[0007]

【作用】上記計測手段は、ノズルのペースト吐出口と基 板表面との対向間隔を計測するというものなので、その 計測データからペーストバターン形成時にノズルの高さ **瀧正などが行えるが、ペーストパターン形成後に該計測** 手段の計測データを演算することにより、結直済みパタ ーンの途布高さや途布幅を求めることができる。 したが 50 って、これら途布高さや途布幅を設定許容値と比較すれ

は、描画形成したペーストバターンが許容できるもので あるか否かが容易に判断できる。また、途市高さや途市 幅がわかれば、活面済みパターンの断面形状や断面積も 簡単に求められる。

[0008]

【実銘例】以下、本発明の実施例を図面を用いて説明す

【10009】図1は本発明によるペースト途布権の一実 施門を示す機略斜視図であって、1はノズル、2はペー スト収納筒(またはシリンジ)、3は光学式距離計、4 は2軸テーブル、5はX軸テーブル、6はY輪テーブ ル、7は基板、8はheta競テーブル、9は架台部、10は 2軸テーブル支持部、11aは回像認識カメラ、11b はこの画像認識カメラ11aの鏡筒、12はノズル支持 具、13は基板7の吸者白、14は副御装置、158~ 15 cはサーボモータ、16はモニタ、17はキーボー ドである。

【0010】同図において、架台部9上にX軸テーブル 5が固定され、このX軸チーブル5上にX軸方向に移動 可能にY輪テーブル6が搭載されている。そして、この 20 Y軸テーブル6上にY軸方向に移動可能かつ回動可能に heta軸テーブル8が搭載され、このheta軸テーブル8上に吸 君台13が固定されている。この吸着台13上に、基板 7が、例えばその各辺がX、Y各軸と平行になるよう に、吸着されて固定される。

【9911】吸着台13上に搭載された基板7は、制御 装置14の制御駆動により、X、Y各軸方向に移動させ ることができる。即ち、サーボモータ15万が副御装置 14によって駆励されると、Y軸テーブル8がX軸方向 に移助して基板?がX軸方向へ移動し、サーボモータ1 5 cが駆動されると、θ軸テーブル8がY軸方向に移動 して基板7がY軸方向へ移動する。したがって、副御禁 超14によりY軸テーブル6とheta軸テーブル8とをそれ ぞれ任意の距離だけ移動させると、 苗板7は架台部9に 平行な面内で任意の方向に任意の距離だけ移動すること になる。なお、0輪テーブル8は、図4で示すサーボモ ータ15 d により、その中心位置を中心にheta 方向に任意 量だけ回動させることができる。

【0012】また、架台部9上には2軸テーブル支持部 移動可能に2軸テーブル4が取り付けられている。そし て、この2輪テーブル4代は、ノズル1やペースト収納 筒2. 光学式距離計3が載置されている。2端テーブル 4の2輪方向の副御服動も副御慈麗14によって行なわ れる。即ち、サーボモータ15 a が網砂装置 1 4 によっ て駆動されると、2輪テーブル4が2輪方向に移動し、 これに伴ってノズル1やペースト収納路2、光学式距離 計3が2輪方向に移動する。なお、ノズル1はペースト 収納僑2の先権に設けられているが、フズル1とペース

を介して僅かに触れている。

【9013】光学式距離計3はノズル1の先週(下週) であるペースト吐出口と音板7の上面との間の旺能を、 非接触な三角測法によって測定する。

【0014】即ち、図2に示すように、光学式距離計3 の下端部は三角状に切り込まれており、この切込み部分 に対向する2つの斜面の一方に発光素子が、他方に受光 漢子がそれぞれ設けられている。ノズル支持異12はペ ースト収納間2の先週に取り付けられて光学式距離計3 10 の上記切込み部の下方まで延伸しており、その先端部の 下面にノズル1が取り付けられている。光学式距離計3 の上記切込み部に設けられた発光素子は、一点鎖線で示 すようにペースト吐出口の真下近傍を照射し、そこかち の反射光を上記受光素子が受光するようになっている。 そして、ノズル1のペースト吐出口と該吐出口の下方に 配置された基板7(図1参照)との間の距離が所定の範 田内である場合、発光景子からの光が受光素子に受光さ れるように、ノズル1と光学式距離計3との位置関係が 設定されていて、ノズル1のペースト吐出口と苗板7と の間の距離が変化すると、眩吐出口の真下近時におい て、発光素子からの光の葉板7上での照射点(以下、こ れを計測点という)の位置が変化し、よって受光器子で

の光光状態が変化するので、ノズル1のペースト吐出口 と苗板でとの間の距離を計測することができる。 【0015】後述するように、基板でがX。 Y軸方向に

移動してペーストパターンを形成しているとき、発光深 子からの光の基板7上での照射点(以下、これを計測点 という)が既に形成されたペーストバターンを憤切る と、光学式距離計3によるノズル1のペースト吐出口と 30 基板7の表面との間の距離の計測値にペーストバターン の厚み分だけの誤差が生ずる。そこで、計測点がベース トパターンをできるだけ慎切らないようにするため、ノ ズル)から基仮了上へのペースト湾下点(以下、これを 途布点という)からX,Y軸に対して斜め方向にずれた 位置を計測点とすると良い。

【0016】図3は光学式距離計3の計測和開MRとノ ズル1の取付位置との関係を垂直面で表した説明図であ る。同図に示すように、ノズル1の先端のペースト吐出 口は光学式距離計3の計測範囲MRの中心Cと上限Uと 10分設置されており、これに2輪方向(上下方向)に 40 の間に配置されており、ペーストパターンPPが指摘さ れる毎板7が敵吐出口よりも下方で計測範囲MRの下限 しよりも上方に置かれていれば、ノズル1の真下近傍に おける該基板での裏面の高さ位置を、該ノズル1を基準 にして、光学式距離計3により非接触に計測することが できる。

【9917】なお、ベースト収納筒2中のベーストが使 い尽くされると、ノズル交換が行われ、資布点が基板で 上のベーストを量布しようとするある設定位置と一致す るようにノズル 1 が取り付けられるが、ペースト収納箇 ト収納筒2の下端とは連結部を備えたノズル支持具12-55-2やノズル支持具12、ノズル1の取付け精度のばらつ

きなどにより、フズル交換の前と後でフズル1の位置が 変わることがある。しかし、図2に示すように、塗布点 が設定位置を中心に予め設定された大きさの許容等間 (ΔX, ΔY) 内にあるとき、ノズル1は正常に取り付 けられているものとする。但し、AXは許容範囲のX輪 方向の幅、AYは同じくY軸方向の幅である。

【0018】制御慈麗14は、光学式距離計3や画像認 識カメラ11aからデータが供給されると、これに応じ でサーボモータ15a, 15b, 15c, やθ軸テーブ ル回転用のサーボモータ15 d(図4参照)を駆動す る。また、これらのサーボモータに設けたエンコーダか 5. 各モータの駆動状況についてのデータが制御装置1 4にフィードバックされる。

【0019】かかる構成において、方形状をなす墓板で が吸着台13上に確かれると、吸者台13は基板?を真 空敗着して固定保持する。そして、heta輔ナーブル8を図 動きせることにより、基板7の各辺がX、Y鞘それでれ に平行となるように設定される。しかる後、光学式距離 計3の例定結果を基にサーボモータ158が駆動制御さ れることにより、2輪ナーブル4が下方に移動し、ノズ 20 等を予め決められた原点位置に位置決めし(ステップ2 ル1のペースト吐出口と芸板7の表面との間の暗配が規 定の距離になるまで放ノズル1を基板での上方から下降

【0020】その後、ペースト収納賞2からノズル支持 異12を介して供給されるペーストがノズル1のペース ト吐出口から毎飯7上へ吐出され、これとともに、サー ボモータ15b、15cの駆動制御によってYテーブル 6とheta輔テーブル8が適宜移動し、とれによって基板7上に所望形状のパターンでベーストが塗布される。形成 しようとするペーストパターンはX、Y各輪方向の距離 30 したように、マイクロコンピュータ14aに内臓のRA で換算できるので、所望形状のパターンを形成するため のデータをキーボード17から入力すると、制御鉄置1 4は該データをサーボモータ15D. 15cに与えるパ ルス数に変換して命令を出力し、猫圈が目動的に行われ

【①021】図4は図1における制御装置14の一具体 例を示すブロック図であって、14aはマイクロコンピ ュータ、14Dはモータコントローラ、14caは2輪 ドライバ、14chはX輪ドライバ、14ccはY輪ド ライバ、14cdはheta 軸ドライバ、14dは画像処理感 heta heta 数)を画像認識カメラ11aで撮影し(ステップ40 置、14eは外部インターフェース、15dは $\theta$ 軸テー ブル回転用のサーボモータ、18は光学式距離計3の潮 定結果(距離)をA - D変換する変換器、Eはエンコー グであり、図1と対応する部分には同一行号が付してあ

【① 022】詳細に説明するに、制御終度14は、処理 プログラムを指的しているROMや各種データを記憶す るR AMや各種データの演算を行うC P U 等を内蔵した マイクロコンピュータ14aと、各サーボモータ15a

タ15a~15dのドライバ14ca~14cdと、個 像認識カメラ118で読み取った画像を処理する画像処 選終躍14dと、この面像処理装置14dやキーボード 17やA-D変換器18等が接続される外部インターフ ェース14eとを借えている。キーボード17からのべ ースト指面パターンやノズル交換などを示すデータや、 光学式距離計3で計劃したデータや、マイクロコンピュ ータ148の処理で生成された各種データなどは、マイ クロコンピュータ14 8 に内蔵されたRAMに銘納され 19 る。

ő

【9023】次に、ペースト途布動作と途布基面したペ ーストパターンの形状特定に殴しての調御基礎 14の処 理動作について説明する。なお、図5以降のフローチャ ートにおいて、図中の符号Sはステップを意味してい ŏ.

【0024】図5において、電源が投入されると(ステ ップ100) ペースト塗布機の初期設定が実行される (ステップ200)。この初期設定は、図6に示すよう に、Y軸テーブル6や $\theta$ 軸テーブル8、2軸テーブル<math>4() | )、ペーストパターンのデータや葉板7の位置デー タを設定し(ステップ202),ペーストの吐出終了位 置データや形状計測データを設定する (ステップ20 3) というものであり、設定のためのデータ入力はキー ボード17から行われる。なお、ステップ203にて行 われる形状計測ゲータの設定とは、計測箇所の数、各計 製造所の関始位置と終了位置、各計測箇所での計測点数 (サンプリング数) などを設定することである。また、 こうしてキーボード17から入力されたデータは、 剪述 Mに格納される。

【0025】以上の初期設定処理が終わると、図5にお いて、ペーストバターンを錨回するための基板?を吸者 台13に搭載して収着保持させ(ステップ300)、基 板予構位置決め処理を行う(ステップ400)。 【9028】以下、図7により、このステップ400に ついて詳細に説明する。

【0027】図7において、まず、吸着台13に絡載さ れた菩板7に予め付されている位置決め用マーク(彼 1) 固像認識カメラ11aの視野内での位置決め用マ ークの重心位置を画像処理で求める(ステップ4)) 2)。そして、該視野の中心と位置決め用マークの重心 位置とのずれ量を早出し(ステップ403)、このずれ 置を用いて、 菩飯 7 を所望位置に移動させるために必要 な丫軸テーブル6ねよびheta軸テーブル8の移動量を算出 する (ステップ4()4)。そして、算出されたこれら移 動量をサーボモータ15b~15dの操作賞に換算し (ステップ405)、かかる媒作量に応じてサーボモー ~15dのモータコントローラ14bと、各サーボモー 50 タ15h~15dを駆動することにより、各テーブル

8、8が移動して基板7が所望位置の方へ移動する(ス テップ4()6)。

【9028】この移動とともに、再び基板7上の位置決 め用マークを画像認識カメラ】1 a で撮影して、その視 野内での位置決め用マークの中心(重心位置)を計測し (ステップ407)、視野の中心とマークの中心との傷 壁を求め、これを基板7の位置ずれ量としてマイクロコ ンピュータ14aのRAMに格納する(ステップ40 8)。そして、位置ずれ量が図2で説明した許容節間の 例えば1/2以下の値の範囲内にあるが否か確認する (ステップ409)。この毎日内にあれば、ステップ4 00の処理が終了したことになる。 この範囲外にあれ ば、ステップ404に戻って以上の一連の処理を再び行 い。 芸板7の位置ずれ量が上記値の荷囲内に入るまで録 り返す。

【0029】とれにより、芸板7上のこれから竣布を開 始しようとする塗布点が、ノズル1のペースト吐出口の 真下より所定範囲を越えて外れることのないように、該 基板でが位置決めされたことになる。

が終了すると、次に、スチップ500のペースト贖形成 工程(処理)に移る。これを、以下、図8で説明する。 【0031】図8において、まず途布開始位置へ基板7 を移動させ(ステップ501)、次いでノズル1の高さ を設定する(ステップ502)。即ち、ノズル1の吐出 口から基板7の表面までの間隔が、形成するペースト腺 の厚みに等しくなるように設定する。 芸板7 は先に説明 した基板予償位置決め処理(図5のステップ400)で 所望位置に位置決めされているので、上記ステップ50 1では基板7を緯度良く塗布開始位置に移動させること 30 ができ、ステップ503に移ってこの途布関鉛位置から ノズル1がペーストの吐出を関始する。

【りり32】そして、光学式距離計3によるノズル1の ペースト吐出口と基板7との対向間隔の裏脚データを入 力することにより、該基板での表面のうねりを測定し (ステップ504)、また、この真測データにより、光 学式距離計3の前途した計測点がペースト頑上を偽切っ ているか否かの判定が行われる(ステップ505)。例 えば、光学式距解計3の実調データが設定した対向間隔

【0033】光学式距離計3の計測点がペースト膜上に ないときには、実刑データを基に2軸テーブル4を移動 させるための補正データを専出する (ステップ5)) 6)。そして、2輪テーブル4を用いてノズル1の高さ を矯正し、2輪方向でのノズル1の位置を設定値に推締 する (ステップ507)。これに対し、計測点がベース ト競上を通過中と判定された場合には、ノズル1の高さ **福正を行わず、この判定期の高さに保持しておく。な** 

は、基板7のうねりには殆ど変化がないので、ノズル1 の高さ徭正を行わなくともペーストの吐出彩状に変化は なく、所望の厚さのペーストパターンを描くことができ

【9034】次に、設定されたパターン動作が完了した かどうかを判定する(ステップ5()8)。 完了ならばべ ースト吐出を終了し(ステップ509)、完了していな ければペースト吐出を縦続しながら甚仮表面うねり御定 処理(ステップ504)に戻る。したがって、計測点が 10 ペースト旗上を適通し終わると、上途したノズル1の萬 さ補正工程が再開される。なお、ステップ508は、そ れまで連続して結節していたペーストパターンの終了点 に達したか否かを判定する処理動作であり、この終了点 は必ずしも基板でに指摘しようとする所望形状全体のパ ターンの終了点ではない。即ち、所望形状全体のバター ンは複数の互いに分かれた部分パターンからなる場合も あり、それらをすべて含む全パターンの終了点に遊した か否かの判定はステップ511で行われる。なお、ステ ップ511に移る前にステップ510で2輪テーブル4 【9030】南の図5において、ステップ400の処理 20 を駆動してノズル1を退避位置まで上昇させておく。ス テップ5 1 1 で部分パターンは形成し終えたものの全パ ターンの指面は充了していないと判定されたときには、 再び遂布網站位置へ基板?を移動させて(ステップ5 () 1)、以上の一連の工程を繰り返す。

【0035】このようにして、ペースト腺の形成が所望 形状のパターン全体にわたって行われると、ペースト腺 形成工程(ステップ500)を終了する。

【0036】再び図5において、ステップ500の処理 が終了すると、ステップ550に遺んで、搭画形成した ペースト膜の断面形状を計測するか否かを判定し、計例 を行う場合は断面形状計測工程(ステップ600)に進 み。行わない場合は基板排出工程(ステップ800)に 遊む。

【0037】以下、図9を参照しつつ、ペースト勝の断 面形状計測工程(ステップ600)について説明する。 【りり38】まず、ペーストパターンが描かれた菩抜了 を計測開始位置に移動させ(ステップ6() 1)。光学式 距解計3の高さを設定する(ステップ602)。そし て、との計削開始位置から、光学式距離計3により基板 の許容値を外れたような場合には、計測点がペースト膜 40 表面(ペーストバターン表面)の高さを計測し(ステラ プ603)、計測結果をマイクロコンピュータ14aの RAMに格納する(ステップ6(4)。その後、 芸板7 を次の計測点にビッチ移動させる(ステップ805)。 かかるピッチ移動の距離は形状計測区間を介等分する設 定データに基づき、nの数値を多くすれば、計測点数 (サンプリング数) は増える。次に、形状計測区間にお ける高さ計測が終了したか否かを判定し(ステップ60 8)、終了でない場合はステップ803に戻り、新たな 計測点において基板裏面の高さを計測する。したがっ お、僅かな幅のペースト襲上を計測点が通過中のときに、59 で、ステップ803からステップ806の間を1+1回

行き来すると、この形状計算区間での計測は終了とな る。なお、光学式距離計3による計画データはビッチ展 の能数値であり、連続値ではないので、Aの数値を多く すれば計測点数が増えて、計測区間内における強固済み パターンの断面形状の判定結果は正確になる。

【①039】形状計測区間での計測が終了したならば、 光学式距離計3を上昇させ(ステップ607)、予め設 定した全計到箇所について計測が充了したかどうかをス テップ808で判定し、完了していないときは、計剤関 始位置へ基接?を移動させるステップ601に戻って、 上記ステップ607までの一連の処理を繰り返す。そし て、全計測箇所で計測終了ならば、との断面形状計測工 程(ステップ800)は終了し、図5の新面彩状料定工 程(ステップ700)に移る。

【0040】以下、図10を参照しつつ、この断面形状 制定工程 (ステップ 700) について説明する。

【0041】始めに、ステップ701で計測結果の傾き 綿正を行う。即ち、図1の架台部9は本来、吸着台13 が水平となるように設置されているはずなので、芸板表 1の(a)で示すように、ベースト購不在領域において 基板表面の高さ位置が昇レベルを維持するはずである が、実際には報台部9の傾きなどにより、図11

(b), (c) に示すように計測結果が右上がりもしく は右下がりとなる場合がある。そこで、彩状計測区間M Aにおける計測開始位置の計測データDsと計測終了位 嚴の計測データDeの差から、計測結果の領正に必要な 基板表面の傾きを求め、この傾きに起因する計測データ の誤差を鎌除すべく、ステップ 7 () 1 で修正処理を行 う。なお、図11では便宜上、計測データを連続値で示 30 しているが、歯違したように針測データは離散値であ

【9042】次に、傾きを補正した計測データからゼロ クロス位置PI、P2を得て、これらゼロクロス位置P 1、P2の間隔を求め、その間隔をペーストパターンの 塗布帽とする(ステップ?02)。その後、顔きを舘正 した計例データ(各職散論)を、計測開始位置の計例デ ータDsから計測料了位置の計測データDeの間で順次 比較して最大値を求め、その値をペーストパターンの途 市高さDかとする (ステップ703)。

【0043】次に、ステップ704に進んで、ステップ 702 および703の処理で求めたペーストパターンの 塗布帽(P2-P1) および塗布高さ D1を、予め設定 してあった基準値データと比較し、基準値以内であるか 否かを判定する。もしも菩迦値を外れている場合には、 ステップ705に遊み、図1のモニタ16に異常内容を 表示するなどの異常処理を行う。そして、基準値内の場 合および異席処理が終了した場合には、ステップ706 に進んで全計測箇所の断面形状判定処理が完了したか否 かを封定し、充了でない場合はステップ701に戻って 59 【0048】なお、ペーストパターンの途布高さが0に

上述した一連の処理を繰り返し行い、完了した場合には 全計測箇所の形状判定結果を表示し(ステップ?) 7)、断面形状制定工程(ステップ?() () を終了す ₹.

【0044】再び図5において、上述したステップ70 0が終了すると、ステップ800に移って基板排出処理 が行われ、、菩板7が眼著台13から外される。しかる 後、以上の全工程を停止するか否かを判定し (ステップ 900)、別の苗板に同じパターンでペーストを詮布指 19 団する場合にはステップ300に戻って、該基板に対し ステップ300~900の一連の処理を繰り返す。

【0045】とのように、上記実施例では、ペースト膜 形成工程 (ステップ500) でノズル Iの高さ補正に必 要なデータを計測する光学式距離計3を用いて、ペース ト膜形成後に、猫國形成した核ベースト膜の筋面形状が 判定できる(ステップ600および700)ようになっ ているので、効率の良い品質管理が行える。

【0048】例えば、液晶表示装置を製造する場合、指 國形成したシール剤が図12 (a)に示すような所望の 面の高さを計測した光学式距離計3の計測結果は、図1 20 幅および高さを構えた滞勢形のペーストバターンPPに なっていれば、ガラス基板どうしを貼り合せたときに充 分なシール効果を期待できるが、図12(b)、(c) に示すようにペーストパターンPPの塗布幅と塗布高さ のいずれかが所望の値でないと、充分なシール効果を期 待できない。即ち、図12(p)に示すように盤布幅が 不所望に小さくなると、パターン切れを引き起こしてシ ール不良が発生しやすくなり、ペーストパターンPPが 抵抗ベーストの場合には高抵抗化や断線の原因になる。 また、図12(c)に示すように中央部に凹みができて 塗布高さが不足していると、2枚のガラス基板を貼り合 せたときに該凹み部分が両ガラス基板の間に閉じ込めち れてボイドとなり、シール効果を低減させてしまう。さ ちに、図示はしていないがペーストバターンの幅や高さ が所望値よりも大きいと、妊抗ペーストでは低低抗化や 短絡を招楽し、液晶表示鉄道のシール剤の場合は2枚の ガラス基板を貼り合せたときに余分なシール剤が慣には み出して、ガラス基板上に設けられているTFTを譲シ ール剤が覆ってしまうなどの表示欠陥を招来しやすい。 【0047】したがって、猫頭済みバターンの途布幅や 49 遠布高さが許容値から外れているときに、その断面形状 をモニタ18に表示して確認できるようにしておくと、 製作される製品の仕上がり状態が推定でき、製作工程の 途中で良品と不良品とを任分けることができるので、効 室的な品質管理が行え、生産性向上に大きく寄与でき る。しかも、ペーストバターンを塗布維護した菩飯を慈 置から取り外したり該装置の部品交換を行ったりせず に、そのまま信画済みパターンの新面形状判定工程へ移 ることができるので、判定のための領雑な運営作業が不 要で、生産ラインを復雑化させる心配もない。

なっていた場合はパターン切れを意味するが、パターン 切れの原因としてペースト収納筒2内のペーストが消費 されてしまった可能性もあるので、異常な途市高さをモ ニタ16に表示して確認すればペースト収納節2内のペ ースト残量チェックも行える。

【0049】最後に、図13を要解しつつ、指面済みパ ターンの断面形状表示のために行われるマイクロコンピ ュータ14 & (図4巻照)の演算処理について説明す

伏計道区間をn 等分したるビッチにおける計測点。また Hxは、各計測点MPxにおいて得られた描画済みパタ ーンの塗布高さの計測データであり、各計測データHx はマイクロコンピュータ148のRAMに格納されてい る。それゆえ、各計測データH×を順次(時系列に)モ ニタ16に表示していくことにより、 福園済みパターン の断面形状の輪郭を表示することができる。

【り051】また、断面形状の表示に加えて断面積を表 示する場合には、次のような処理を行う。即ち、形状計 測区間を n 等分した各ピッチの間隔をW×とすると、各 20 計測範囲との関係を豊直面で衰した斜視図である。 ビッチ間隔Wxの範囲内で描画済みバターンの釜布高さ を同等とみなす近時が行えるので、形状計測区間の全部 について、マイクロコンピュータ14aのRAMに格納 されている各計測データHxとピッチ間隔Wxとの積を 合算し、 $\Sigma$ ( $\nabla_{\mathbf{X}} \times \mathbf{H}_{\mathbf{X}}$ )の値を求めれば、 $\mathbf{図}$   $\mathbf{1}$   $\mathbf{3}$  に破 線で示す福面清みパターンの実際の断面影状の面積に近 似した斯面積が得られ、等分数れを大きく設定すること により近似度を高めることができる。

【0052】とうして塩固済みパターンの新面積が把爆 できるようにしておくと、特に抵抗用ベーストを揺回す 30 る場合、所望の抵抗値になっているかどうかを確認する うえで有効である。つまり、抵抗用ベーストの場合に は、バターンの帽や高さが所望値から外れていても、筋 面積が許容値内であれば所望の抵抗値が得られるので、 前途した断面形状判定工程(ステップ?00)におい て、盆布値や盆布高さが差単値内か否かを判定する代わ りに、筋面積が基準値内が否かを判定するようにしても

【りり53】なお、塗布機切削設定処理(ステップ20 ()) での所要時間の短縮化を図るため、外部インターフ 49 【図13】 国実施例で指題済みパターンの新面形状や断 ェース14 e (図4参照) に、「Cカードあるいはフロ ッピディスクやハードディスクなどの外部記憶手段が感 導される記憶競み出し装置を接続し、一方、パーソナル コンピュータなどで途布権初期設定処理に必要なデータ 設定を前もって実行しておき、途布権が期設定処理時 に、外部インターフェース14gに接続した記憶読み出 し装置を介して外部記憶手段から各種データをマイクロ コンピュータ I 4 a のR A Mに移すようにしても良い。 また。計削したデータを1Cカードあるいはフロッピデ ィスクやハードディスクなどの外部記憶手段に搭納し

て、マイクロコンピュータ14aのRAMの記憶容量拡 大化を図ったり、料定結果についてのデータを外部記憶 手段に格納して後日利用できるようにしても良い。

 $\{0054\}$ 

【発明の効果】以上説明したように、本発明によるペー スト後布機は、ノズルのペースト吐出口と基板表面との 対向間隔を計測する計測手段のデータを用いて、該基板 上に福価形成したペーストバターンの愛布高さおよび塗 **市幅を単出することにより、福薗済みパターンが所望の** 【0050】図13において、風点で示すMPxは、形 19 新面形状や断面横になっているか否かが簡単に判定でき るので、効率的な品質管理が行え、しかも判定のための 頻雑な準備作業が不要なので、生産性向上に寄与すると ころ極めて大である。

【図面の路単な説明】

【図1】本発明によるペースト途市機の一実施例を示す 機略斜視図である。

【図2】 同実権例のノズルと光学式距離計との配置関係 を示す斜視図である。

【図3】同実施例のノズルの取付位置と光学式距離計の

【図4】同兵延門の制御装置の一具体側を示すプロック 図である。

【図5】 同真庭例の全体動作を示すフローチャートであ

【図8】図5におけるペースト金布権の初期設定工程を 示すプローチャートである。

【図7】図5における基板予備位置決め工程を示すフロ ーチャートである。

【図8】図5におけるペースト頭形成工程を示すフロー チャートである。

【図9】図5におけるペースト膜の断面形状計算工程を 示すフローチャートである。

【図10】図5におけるペースト度の断面形状料定工程 を示すフローチャートである。

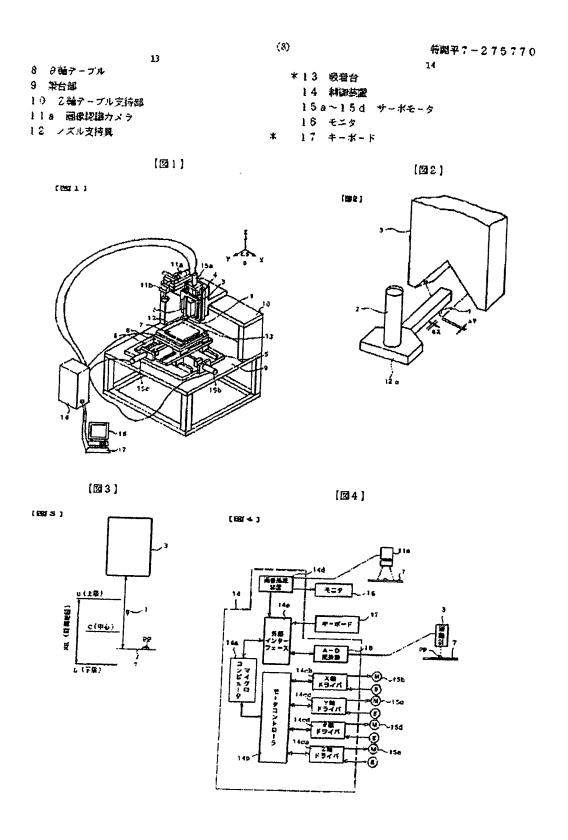
【図11】同実施例で描画済みパターンの途布高さおよ び塗布幅を専出するデータ処理について説明するための

【図12】描囲されたペーストバターンの断面形状が祈 望の場合や不所望の場合の具体例を示す図である。

面積を判定するデータ処理について説明するための図で ある.

【符号の説明】

- 1 ノズル
- 2 ベースト収納節
- 3 光学式距離計
- 4 2輪テーブル
- 5 X輪テーブル
- 6 Y軸テーブル
- 50 7 禁板

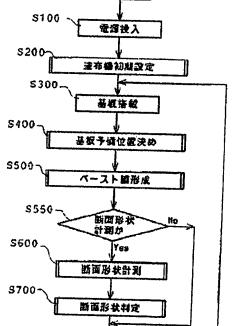


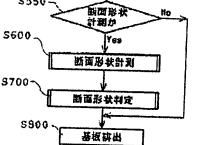
【図5】

[図6]





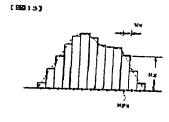




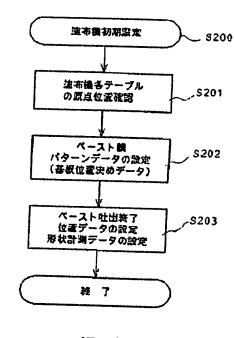
停止か Yes 7



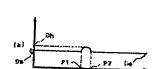
\$900



# [图6]

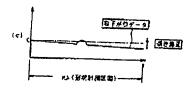


[図11]



(198711)





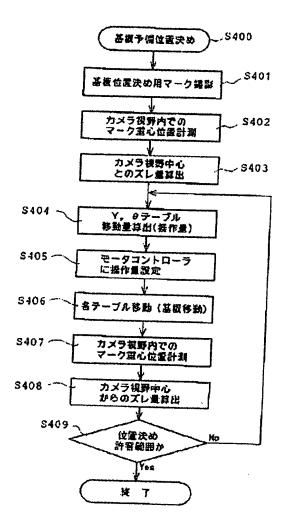
(10)

特関平7-275770

[图7]

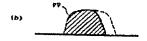
[図12]

### [図7]



(6273)





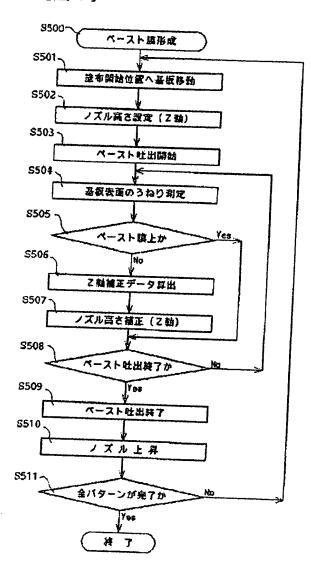


(11)

特闘平7-275770

[图8]

[182]8]

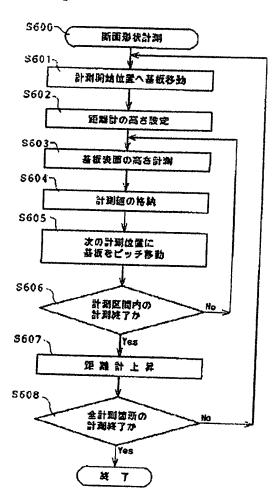


(12)

待閏平7-275770

[29]

## [图图]

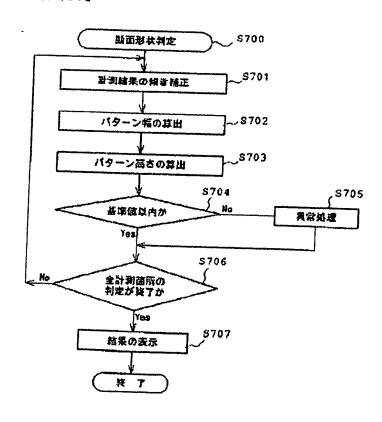


(13)

特國平7-275770

[2010]

### [[2310]



フロントページの続き

## (72) 飛明者 米田 福男

茨城県電ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テ クノエンジニアリング株式会社開発研究所 内

# (72) 発明者 五十岁 省三

茨城県電ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テ クノエンジニアリング株式会社電ヶ崎工場 内

**符期平7-275770** 

【公報種期】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】年2部門第1区分 【発行日】平成10年(1998)9月22日 【公開番母】特開平7-275770

【公開日】平成7年(1995)10月24日 【年通号數】公開特許公報7-2758 [出願番号] 榜願平6-68730

【国際特許分類第6版】

B05C 5/0G

101

11/00

[FI]

B05C 5/00

101

11/00

【手統領正書】

【提出日】平成9年2月24日

【手統領正】】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】(()2)

【補正方法】変更

【補正内容】

【0020】その後、ペースト収納筒2からノズル支持 異12を介して供給されるペーストがノズル1のペース ト吐出口から蟇飯7上へ吐出され、これとともに、ザー ボモータ150、150の駆動制御によってY軸テーブ ル6と $\theta$ 発テーブル8が適宜移動し、これによって基板 7上に所望形状のパターンでペーストが途布される。形 成しようとするペーストバターンはX、Y各輪方向の距 **職で換算できるので、所望形状のパターンを形成するた** めのデータをキーボード17かち入力すると、制御装置 14は該データをサーボモータ15b. 15cに与える パルス数に変換して命令を出力し、猫國が自動的に行わ れる.

【手統領正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0044

【舖正方法】変更

【梯正内容】

【0044】毎び図5において、上述したステップ70 りが終了すると、ステップ800に移って基板排出処理 が行われ、基板でが吸者台13から外される。しかる 後、以上の全工程を停止するか否かを判定し (ステップ 990)、卵の苗板に同じパターンでペーストを金布描 園する場合にはステップ300に戻って、該基板に対し ステップ300~900の一連の処理を繰り返す。

【手続鎖正3)

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0051

【補正方法】変更

【補正內容】

【0051】また、断面形状の表示に加えて断面積を表 示する場合には、次のような処理を行う。即ち、形状計 測区間をn 等分した各ピッチの間隔をWxとずると、各 ビッチ間隔Wxの範囲内で結回済みバターンの途布高さ を同等とみなす近似が行えるので、形状計測区間の全部 について、マイクロコンピュータ14gのRAMに格納 されている各計測データHxとピッチ問題Vxとの積を 台算し、 $\Sigma$ (W  $x \times H$  x ) の値を求めれば、図 1 3  $\kappa$  破 級で示す描画済みパターンの実際の断面形状の面積に近 似した断面積が得られ、等分数nを大きく設定すること により近似度を高めることができる。

【手統館正4】

【補正対象音類名】図面 【梯正対象項目名】図2

【簡正方法】変更

【補正内容】

[图2]

特関平7-275770

